# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-236292

(43)Date of publication of application: 23.08.2002

(51)int.Cl.

G02F 1/1339 G02F 1/13

G02F 1/1333

(21)Application number: 2001-033575

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

09.02.2001

(72)Inventor: SUMIDA SHIROU

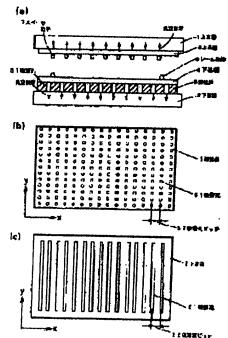
YAMADA SATOSHI MATSUKAWA HIDEKI

## (54) MANUFACTURING METHOD FOR LIQUID CRYSTAL PANEL AND SUBSTRATE STICKING DEVICE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for a liquid crystal panel, by which manufacturing stages can be simplified and to provide a substrate sticking device used for the method.

SOLUTION: In a substrate sticking stage, a lower substrate 4 is attracted to a lower surface plate 2 through an elastic body 5 in which attracting holes 51 are formed with a pitch 52 which is integral multiple of a pitch 22 of an attracting grooves 21 of the lower surface plate 2. After the positioning of an upper and a lower substrates 3 and 4 is performed, the substrates are stuck to each other by pressing the substrates through an upper surface plate 1 and the lower surface plate 2 to crush a sealing resin 6. Even if the surface working precision of



the upper and the lower surface plates 1 and 2 is insufficient, sticking and uniform pressing of the upper and the lower substrates 3 and 4 can be simultaneously performed and a pressing stage for crushing the sealing resin, which has been conventionally needed after the substrate sticking stage, is not required and the manufacturing stages can be simplified.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本**四**特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(川)特許出單公與母母 特開2002-236292 (P2002-236292A)

(43)公保日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int.CL'		識別記号	FI			ティフー() (参考)		
G02F	1/1339	505	G02F 1/	1/1339	505	2H088		
	1/13	101	*/		303	211088		
		<del>-</del>	u	1/13	101	2H089		
	1/1333	500	1/	1333	500	2H090		

## 宙査翻球 京翻球 簡求項の最 5 OL (全 7 円)

(21)出翩番号	特額2001 − 33575( P2001 − 33575)	(71) 出題人 000005821
(22)出題日	平成13年2月9日(2001.2.9)	松下電器産業株式会社 大阪府門兵市大字門真1006番地 (72)発明者 炭田 社躬
		大阪府門真市大字門真1008番地 松下電腦 磁式輸式会社內 (72)発明智 山田 酸
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代號人 100078174 弁理士 宮井 戦夫
		·

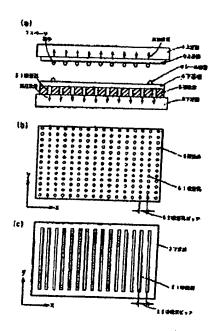
最終質に使く

# (54) 【発明の名称】 波晶パネルの製造方法および基板貼り合わせ設置

### (57)【要約】

【課題】 従来、基板貼り合わせ工程では、上下定盤の 平面加工精度が不十分であり、上下華板を均一に加圧し てシール樹脂を押しつぶすために別途加圧工程が必要で あった。

【解決手段】 芸板貼り合わせ工程において、下定盤2に、下定盤2の吸者溝21のピッチ22の整数倍のピッチ52で吸者孔51が形成された神性体5を介して下基板4を吸者し、上下基板3、4の位置合わせを行った後、上定盤1および下定型2を介して加圧しシール掛路6を押しつぶして貼り合わせる。上下定盤1、2の平面加工減度が不十分であっても、上下落板3、4を貼り合わせと同時に向一に加圧することができ、基板貼り合わせ上程の後で従来必要であったシール掛路を押しつぶすための加圧工程を不要とし、製造工程の翻略化が固れる。



#### 【特許請求の範囲】

【静水項1】 一対の基板のうちいずれかの基板に、蒔 記一対の基板を接著しかつ液晶を対止するためのシール 材料を塗布する工程と、

1

上側定盤および下側定盤を有する基板貼り合わせ鉄罐を 用い、剪記一句の基板のうち一方の基板を、前記下側定 盤の吸者滞または吸者孔が形成された吸着面に、吸者孔 が形成された弾性体を介して真空吸着させ、他方の基板 を前記上側定型の吸着面に真空吸着させた伏儀で、前記 一対の基板を対向させて位置合わせを行ない、前記上側 19 定盟および下側定盤を介して育記一対の基板を加圧し育 記シール材料を押しつぶして貼り合わせる基板貼り合わ せ工程とを含み、

剪記弾性体の吸着孔のピッチは、前記基板貼り合わせ工 程において前記弾性体の吸着孔と前記下側定盤の吸着溝 または吸着孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉に よる胸記一対の菩擬への矩圧むらを抑制するように、欝 記下側定盤の吸着滑または吸者孔のビッチの整数倍また は整数分の 1 倍となっていることを特徴とする液晶パネ ルの観進方法。

【請求項2】 一対の基板のうちいずれかの基板に、前 記一対の基板を接着しかつ液晶を紂止するためのシール 材料を塗布する工程と、

商記ー対の基板のうち一方の基板に所定量の液晶材料を 資下する工程と

チャンパー内に上側定盤および下側定型を有する単板貼 り合わせ夢履を用い、前記一対の基版のうち前記液晶材 料を満下した一方の基板を、窮配下側定盤の吸着消また は吸着孔が形成された吸着面に、吸着孔が形成された弾 の吸着面に真空吸着させるとともに、解記チャンパー内 を前記基板の真空吸者よりも低い真空度に保持した状態 で、前記一対の益板を対向させて位置合わせを行ない。 前記上側定盤および下側定盤を介して前記一対の基板を 加圧し剪記シール材料を押しつぶして貼り台わせる基板 貼り合わせ工程とを含み、

**酶記弾性体の吸着孔のピッチは、酶記益複貼り合わせ工** 程において商記弾性体の吸着孔と商記下側定盤の吸者滑 または吸音孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉に よる前記一対の垂振への加圧むらを抑制するように、前 46 記下側定盤の吸着滞または吸者孔のビッチの整数倍また は整数分の1倍となっていることを特徴とする液晶パネ ルの製造方法。

【請求項3】 毎仮貼り合わせ工程における上研定盤お よび下側定盤による基板の真空吸着の真空度をり、1× 1. 33322×101 Pa以下とし、真型チャンパー 内の真空度を0.5×1.33322×10\*Pa~ 1. 9×1. 33322×10\* Paとすることを特徴 とする請求項2記載の液晶パネルの製造方法。

孔が形成された上側定盤および下側定盤を備え、 病記上 倒定型および下側定盤に吸着した一対の基板間を一定の 距解に保持して位置合わせ可能で、かつ脚紀上側定盤な よび下側定盤を介して前記一対の基仮を加圧可能な構成 にするとともに、剪記下側定盤の基板吸着面に吸着孔が 形成された弾性体を設置し、薛記弾性体の吸着孔のビュ 手は、前記下側定盤の収着消または吸着孔のピッチの整 数倍または整数分の1倍であることを特徴とする基板貼

【語求項5 】 内部圧力を調整可能なチャンパー内に、 前記上側定盤および前記弾性体を設置した下側定盤を設 けた額求項4記載の基板貼り合わせ鉄窗。

【発明の詳細な説明】

り合わせ慈麗。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルの製造 方法およびそれに用いる基板貼り合わせ基礎に関する。 [0002]

【従来の技術】図3に従来の液晶パネルの製造方法にお ける苺板貼り合わせ工程の解略断面図を示す。図3に示 20 すように、従来の液晶パネルでは、上下の定盤1、2に 上下の基板3、4を直接真空吸着させ、上下基板3、4 の位置合わせを行なった後に貼り合わせを行なってい

100031

【発明が解決しようとする課題】液晶パネルに必要なセ ルギャップ精度は一般に、TNパネルでは±0.3μm 以下、STNパネルでは±0、05μm以下であるが、 それに対して金廙製の上下定盤1,2の平面加工程度は ±20μm程度しか朝待できない。そのために、従来の 性体を介して真空吸着させ、他方の普級を商記上側定盤 30 基板貼り合わせ工程では上下基板3、4を均一に加圧す る事が不可能であり、必要なセルギャップ精度を得るた めには、上記の貼り合わせを行なった後に、胴途準備し た創圧機を用いて上下基仮3,4を均一に加圧して、シ ール樹賭 6 を所定量だけ押しつぶす必要があった。この ように従来、益飯貼り合わせ工程の後、シール樹脂8を 均一に押しつぶすために、別途加圧工程が必要であっ た.

> 【①①①4】本発明の目的は、製造工程の開略化を図る ことができる液晶パネルの製造方法およびそれに用いる 基板貼り合わせ鉄罐を提供することである。 [00051

【課題を解決するための手段】請求項」記載の液晶パネ ルの領遣方法は、一対の基板のうちいずれかの基板に、 一対の基板を接着しかつ液晶を対止するためのシール材 料を塗布する工程と、上側定盤および下側定盤を寄する 基板貼り合わせ鉄窟を用い、一対の基板のうち一方の基 板を「下側定型の吸者滑または吸着孔が形成された吸音 面に、吸着孔が形成された弾性体を介して真空吸着さ せ、他方の基板を上側定盤の吸着面に真空吸着させた状 【請求項4】 それぞれ基板吸者面に吸者滞または吸者 50 盛で、一対の基板を対向させて位置合わせを行ない、上

倒定型なよび下側定盤を介して一対の益板を加圧しシー ル材料を押しつぶして貼り合わせる基板貼り合わせ工程 とを含み、存住体の吸着孔のピッチは、基板貼り合わせ 工程において弾性体の吸着孔と下側定型の吸者消または **敬善孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉による―** 対の善板への加圧むらを抑制するように、下側定型の吸 若滞または吸着孔のピッチの登数倍または整数分の1倍 となっていることを待散とする。

【0006】この請求項】の製造方法によれば、整板貼 体を介して基仮を吸着し、位配合わせを行った後、一対 の基板を加圧しシール材料を押しつぶして貼り合わせる ことにより、上側および下側定盤の平面加工精度が不十 分であっても、一対の基板を貼り合わせと間時に均一に 加旺することができ、基板貼り合わせ工程の後で従来必 **要であったシール材料を押しつふすための加圧工程を不 奏とし、製造工程の簡略化を図ることができる。また、** 弾性体の吸者孔のピッチを、下側定盤の吸者滑または吸 着孔のピッチの整数倍または整数分の1倍のピッチとし は吸着孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉による 一対の基板への加圧むらが抑制され、セルギャップの均 一な液晶パネルを生産することができる。

【0007】語求項2記載の液晶パネルの製造方法は、 一対の基板のうちいずれかの基板に、一対の基板を接着 しかつ液晶を封止するためのシール対斜を塗布する工程 と、一対の基板のうち一方の基板に所定量の液晶材料を 適下する工程と、チャンパー内に上側定盤および下側定 盛を有する基板貼り合わせ鉄鎧を用い、一対の亜板のう または吸着孔が形成された吸着面に、吸着孔が形成され た弾性体を介して真空吸着させ、他方の基板を上側定盤 の般着面に真空般者させるとともに、チャンパー内を基 板の真空吸者よりも低い真空度に保持した状態で 一対 の基板を対向させて位置合わせを行ない、上側定盤およ び下側定盤を介して一対の基板を加圧しシール材料を押 しつぶして貼り合わせる苗板貼り合わせ工程とを含み、 弾性体の吸着孔のピッチは、基板貼り合わせ工程におい て弾性体の吸着孔と下側定型の吸着溝または吸着孔との 互いの位置関係で生じる力学的干渉による一対の基板へ 40 の加圧むらを抑制するように、下側定盤の吸音溝または 吸着孔のピッチの整数倍または整数分の1倍となってい ることを特徴とする。

【0008】この請求項2の製造方法によれば、慈複貼 り合わせ工程を、下側定盤に、吸音孔が形成された弾性 体を介して基仮を吸者し、位置合わせを行った後、一対 の芸仮を加圧しシール材料を押しつぶして貼り合わせる ことにより、上側および下側定盤の平面加工精度が不十 分であっても、一対の基板を貼り合わせと同時に均一に

要であったシール材料を押しつふすための加圧工程を不 要とし、製造工程の簡略化を図ることができる。また、 禅性体の吸者孔のピッチを、下側定型の吸者消または吸 着孔のピッチの整数倍または整数分の1倍のピッチとし たことにより、弾性体の吸着孔と下側定差の吸着消息だ は厳着孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉による 一句の基板への加圧むらが抑制され、セルギャップの均 一な波轟パネルを生産することができる。

【0009】請求項3記載の液晶パネルの製造方法は、 り合わせ工程を、下倒定型に、吸着孔が形成された弾性 10 基板貼り合わせ工程における上側定型および下側定盤に よる苺板の真空酸者の真空度をO.1×1.33322 ×10°Pa以下とし、真空チャンパー内の真空度を 0. 5×1. 33322×10' Pa~1. 6×1. 3 3322×10' Paとすることを特徴とする。このよ うに真空度を設定することが好ましい。

【0010】頭水項4記載の基板貼り合わせ装置は、そ れぞれ基板吸着面に吸着溝または吸着孔が形成された上 側定型および下側定盤を備え、上側定型および下側定盤 に嵌着した一対の基板間を一定の距離に保持して位置台 たことにより、弾性体の吸着孔と下側定盤の吸着消また 20 わせ可能で、かつ上側定型および下側定盤を介して一対 の菩飯を加圧可能な構成にするとともに、下側定盤の基 板殿着面に吸着孔が形成された弾性体を設置し、弾性体 の嵌着孔のピッチは、下側定盤の吸着消または吸着孔の ピッチの登数倍または整敷分の1倍であることを特徴と

> 【0011】との請求項4記載の基板貼り合わせ鉄躍を 用いて、請求項1における益板貼り合わせ工程を行うこ とができ、製造工程の簡略化を図ることができる。

【0012】離水項5記載の基板貼り合わせ装置は、請 ち液晶材料を漢下した一方の基板を、下側定盤の吸着漆 30 求項4記載の基板貼り合わせ装置において、内部圧力を 顕整可能なチャンパー内に、上側定盤および弾性体を設 置した下側定型を設けたものである。

【0013】この請求項5記載の基板貼り合わせ禁煙を 用いて、請求俱2,3における基板貼り合わせ工程を行 うことができ、観造工程の顧略化を図ることができる。 [0014]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について、図 面を参照しながら説明する。図1は本発明の第1の液量 パネルの製造方法における益板貼り合わせ工程の機略図 であり、図1(a)は断面図、図1(b)は弾性体5の 平面図、図1(c)は下定盤2の平面図を示す。図2は 本発明の第2の液晶パネルの製造方法における基板貼り 台わせ工程を示す機略筋面図である。図1は液晶の充填 を真空注入法により行う場合であり、 図2 は液晶膜下法 により行う場合である。

【0015】以下では、10、4インチアモルファスシ リコンTFT液晶パネルを条件を変えて7組試作し、比 較を行なった。

【0018】まず、大きさが300mm×400mmで 加圧することができ、基板貼り合わせ工程の後で従来心。50~1-0、4インチのパネルが2面パターンニングされた丁

FTアレイ基仮とカラーフィルタ基板を7組準備し、そ れぞれの基板に、洗浄、ボリイミド製の配向膜の形成、 硬化、所定のラビング処理を行なった。

5

【0017】次にアレイ菩抜側に粒径4.5μmの樹脂 製スペーサ位子?を1平方ミリメートル当たり100~ 200個の割合で散布し、カラーフィルタ側には、繊維 径5. 5 μ mのガラス繊維を2. 0%潤入した鶉外線硬 化型のシール樹脂6を、スクリーン印刷法を用いてバタ ーン形成した。この時、第1組から第4組のカラーフィ ルタ華板には注入口のあるパターンを、第5組から第7 10 組のカラーフィルタ基板には注入口の無いパターンをそ れぞれ形成した。

【0018】これら7组のアレイ基板とカラーフィルタ 基板を用いて、以下のように貼り合わせを行なった。

【0019】まず、第1相は従来の製造方法を用いて貼 り合わせを行なった。図3に示すように、カラーフィル **タ芸飯を下基飯4として下定盤2に、アレイ基板を上基** 仮3として上定盟1に真空吸着して、上下基板3、4を 一定の距離に保持して位置合わせ(アライメント)を行 なった後に上下禁板3,4を貼り合わせた。

【0020】次に上記の貼り合わせ済み基板を、芸板貼 り合わせ装置から取り出し、真空パック(加圧工程)を 施してシール樹脂6を押しつぶした後に、紫外線隔射に よるシール制備6の硬化を行なった。

【0021】第2組から第4組は、図1(a)に示すよ うに、基板貼り合わせ装置の下定盤2と下基板4間に弾 性体5を挿入して貼り合わせを行なった。ここで、厚さ が1. 2 mmで、図1 (b) に示す吸着孔51のピッチ 52が6mm、10mm、24mmの、3通りのシリコ た苗板貼り合わせ装置の下定盤2の吸着滯21のビッチ 22は12mmであった。以下詳しく説明する。

【1012~】カラーフィルタ基板を下盤板4として予め 準備した得性体5を介して下定盤 (下側定盤) 2に、ア レイ菩板を上華板3として上定盤(上側定盤)1にそれ でれ真空吸着して、上下番板3、4を一定の距解に保持 して位置合わせ(アライメント)を行なった後に、上下 基板3、4を貼り合わせ、上下定盤1、2を介して1、 5トンで加圧してシール樹脂6を十分に押しつぶした。 この時、上下華板3、4の位置合わせがずれないよう に、上下定盤1、2の真空吸者による固定が必要であ り、そのために下基板4と下定盤2間に設置した弾性体 5に吸着孔51を望けておく必要がある。第2組、第3 组、第4組の組立てに用いた弾性体5の吸着孔51のビ 2552はそれぞれ、10mm、6mm、24mmであ otc.

【0023】次以上記の貼り合わせ済み基板(第2組か ら第4組)を、藝板貼り合わせ装置から取り出し、紫外 線照射によるシール樹脂6の硬化を行なった。

基仮の國辺部分を切断した後、真空注入法を用いて液晶 材料を充填し、注入口を封止して液晶パネルを作製し **た**。

【0025】また、第5組から第7組は、図2に示すよ うに、予めカラーフィルタ芸板に液晶材料8を鎖下した 後に、第2組から第4組と同様に、単板貼り合わせ基礎 の下定盤2と下華板4間に弾丝体5を挿入して貼り合わ せを行なった。以下、詳しく説明する。なお、図2にお ける弾性体5. 下定壁2の平面図は、図1(b)、 (c)と聞じである。

【りり28】予め液晶材料8を適下したカラーフィルタ 基仮を下基板4として弾性体5を介して下定盤2に、ア レイ菩板を上芸板3として上定盤1にそれぞれ真空吸着 して、真空チャンパー9内の真空度が0、5×1、33 322×10' Pa~1. 0×1. 33322×10' Paになるまで真空引きを行なった。との時、上下定盤 1. 2による苗板の真空吸着の真空度は、0. 1×1. 33322×10 Pa以下であった。

【りり27】ここで、真空チャンバー 9内の真空度が 0.5×1.33322×10'Pa未満の場合には、 上華飯3と上定盤1との真空吸着力が不十分になった り、下基板4と弾性体5を介しての下定盤2との真型吸 着力が不十分になったりして、上基板3の落下やアライ メントずれが発生する。また、真空チャンバー9内の真 空度が1. 0×1. 33322×10\* Paを超えた場 台には、作製された液晶パネル内に気泡が残ってしま う。また、上下定盤1,2による基板の真空吸着の真空 度が0.1×1.33322×101 Paを超えると、 上華飯3と上定盤1との真空吸着力、または下華飯4と ンゴムからなる弾性体5を退備した。なお、ことで用い 20 弾性体5を介しての下定盤2との真空吸着力が不十分に なり、前述同様、上基板3の落下やアライメントずれが 発生する。この上下定盤1.2による墓板の真空吸者の 真空度は、OPaに近い程好ましく、理論的にはOPa が最良であるが、実際は、ポンプ納減区と真空系の設計 により可能な真空度の限界があり、本実施の形態では、 0.05×1.33322×10 Pa程度が限界であ った。また、本実施の形態では、弾性体5にシリコンゴ ムを用いている。多孔質の弾性体では孔の影響があり、 使用できない。また、紙や弾性率の高いもの(硬いも の)は加圧が不均一になり好ましくなく、弾性体5とし ては弾性率の小さいものほど好ましいと考えられる。 【0028】前途した真空度で真空チャンパー9内を保 持しながら、上下基板3.4を一定の距離に保持して位 **聞合わせ(アライメント)を行なった後に、上下墓板** 3. 4を貼り合わせ、上下定盤1,2を介して1.5ト ンで無圧してシール樹崎8を十分に押しつぶした。 この 時、上下基板3、4の位置合わせがずれないように、上 下定型1、2の真空吸者による固定が必要であり、その ために下基板4と下定盤2間に設置した弾性体5に吸音 【りり24】これら第1組から第4組の貼り合わせ済み の 孔51を空けておく必要がある。第5組、第6組、第7

組の組立てに用いた弾性体もの吸着孔51のピッチ52 はそれぞれ、10 mm、6 mm、24 mmであった。 【りり29】次に上記の貼り合わせ済み基板(第5組か ち第7組)を、益板貼り合わせ装置から取り出し、強外 線照射によるシール樹脂8の硬化を行ない、さらに、基 板の周辺部分を切断して、液晶パネルを作製した。この ように、基板貼り合わせ解に予め液晶材料8を満下した 場合には、真空注入、往入口の紂止(紂口)工程を省略 する事ができる。

\*【りり30】以上のように作製した第1組から集7組の 液晶パネルのセルギャップ選定(面内100点)を行な った。さらに周辺回路を実装し、パネル表示を行なって **表示の均一性の目視評価を実施した。これらの結果を表** 1に示す。表1のセルギャップ均一性の3gは、上記セ ルギャップ測定における測定値のばらつきを正端分布と 推定し、その標準備整αの3倍値である。 [0031]

【表1】

組立て番号	祭性体の 吸着孔ピッチ (mm)	貼り合わせ後 加圧工程の 有無	対ロ工程の	均一性	表示的一性 の目規 <b>評価</b>
第1担(從来工法)	弾性体なし	#0	有類	3 o (µm)	
第2組	10	<del> </del>		0. 21	0
	1.0	無し	有り	0. 26	4~0
第3組	6	短し	事り		4.00
第4組			M 2	0. 21	0
277 44 JEG	2.4	無し	育り	0. 20	0
第5個	10	想し			
_			経し	0. 28	Δ
第6相	6	無し	無し		
第7組			# C	0. 20	0
67組	2 4	無し	M L	0. 22	<del>-</del>
【要示均一	性の目視評価				

〇 …皮好

△ …60mmピッチの等間隔の表示むら有り

【0032】表1から明らかなように、第1組の従来工 法と同等のセルギャップ領度を得るためには、第4組お よび第7組のように、下基版4と下定盤2間に挿入する 得性体5の吸着孔51のビッチ52が、下定盤2の吸着 浄21のピッチ22の整数倍となっているか、第3組お よび第8組のように、下定磐2の吸着溝21のビッチ2 2が弾性体5の戦者孔51のピッチ52の登数倍。すな わち、弾性体5の吸着孔51のピッチ52が下定型2の 吸着溝21のビッチ22の整数分の1倍となっている率 が必要である。

【0033】弾性体5の吸着孔ピッチ52と下定盤2の 吸着清ビッチ2.2が、上記の関係を満たしていない場合 には、吸者孔ピッチ5.2と吸者漢ピッチ2.2の最小公倍 故に対応したビッチの表示ムラが発生する(第2組、第 5組)。これは、弾性体5の収替孔5」と下定盤2の吸 **者潜21との互いの位屋関係で生じる力学的干渉が、基** 板貼り合わせの航圧時に上下基板3、4に付加される菌 重に反映され、ギャップむらとなるからであって、上記 のような設計にする事によって、干渉を回避する事がで き、セルギャップを均一にする事ができる。

【9934】以上のように、基板貼り合わせ工程におい て、下定盤2に、下定盤2の吸者滯21のピッチ22の 登数倍または整数分の1倍(整数は1、2、3、・・

・)のピッチ52で吸着孔51が形成された弾性体5を 介して下基板4を吸着し、上下基板3、4の位置合わせ を行った後、上定盤18よび下定盤2を介して旭圧しシ ール樹脂6を押しつぶして貼り合わせることにより、上 下定盤1,2の平面加工結核が不十分であっても、上下 基板3.4を貼り合わせと同時に均一に加圧することが 49 でき、基板貼り合わせ工程の後で従来必要であったシー ル樹脂を押しつぶすための加圧工程を不要とし、製造工 程の顧黙化を図ることができ、セルギャップの均一な液 温パネルを生産することができる。

【0035】なお、図1 (c) のように下定盤2 に吸着 海21が×方向(緯方向)にピッチ22で配置されてい る場合、弾性体5の吸着孔51はx方向(衛方向)にピ ッチ52で配置され、そのビッチ52がビッチ22の整 数倍または整飲分の1倍の関係を満たすようにする。こ の場合、弾性体5の吸養孔51の火方向(縦方向)のピ 59 ッチは、×方向のピッチ5つと聞じでも異なってあって

もよいが、吸着孔51はソ方向にも等ピッチ(あるいは 等間隔)で配置されているようにする。またこの場合、 真際の運用では、弾性体5の吸者孔51の数を多くする ことにより、特に位置の調整をしなくても、弾性体もの 吸着孔51と下定盤2の吸着涕21との重なりは十分に 得られる。

q

【りり38】一方、下定盤2に、吸着溝21ではなく吸 着乳が設けられている場合。その吸着孔は、弾性体5の 吸着孔5 1 のように x 方向、 y 方向のそれぞれの方向に ついて等ピッチ(あるいは毎間隔)で整列して設けられ 19 【0043】また、本英能の影響では、カラーフィルタ る。この場合、弾性体5の吸者孔51のx方向のビッチ 52が、下定数2の吸着孔のx方向のピッチの整数倍ま たは整数分の1倍の関係を満たし、かつ、弾性体5の吸 番孔51のy方向のピッチが、下定型2の収音孔のy方 **向のビッチの整数倍または整数分の1倍の関係を満たす** ようにする。またこの場合も、実限の運用では、弾性体 5の吸着孔51の数を多くすることにより、特に位置の 調整をしなくても、弾性体5の吸者孔51と下定型2の 吸着孔との重なりは十分に得られる。

面に、上基板3を吸着するための吸着消または吸着孔 (図示せず) が設けられている。

【0038】図1の場合の蓄板貼り合わせ装置は、静途 のようにそれぞれ基板吸着面に吸者消または吸着孔が形 成された上定型 1 および下定盤 2 を備え、上定盤 1 およ び下定盤2に吸著した上下の基板3. 4間を一定の距離 に保持して位置合わせ可能で、かつ上定盤18よび下定 盤2を介して上下の基板3、4を加圧可能な構成である とともに、下定盤2の基板吸着面に吸着孔51が形成さ を前述の関係を満たすように設定したものである。

【0039】また、図2の場合の基板貼り合わせ鉄躍 は、内部圧力を調整可能なチャンパー9内に、図1にお ける基板貼り合わせ等間の領域を設けたものである。

【0040】なお、本真館の形態では、弾性体5をシリ コンゴムで様成したものとしたが、弾性体5として、例 えば、特闘平11-284991号公報(特闘平10-136924号)にあるように、柔軟郎と剛体部からな る2層構造のものを用い、それに本実権の形態のように 吸着孔51を設け、その素軟部が下定型2と接し、関体 40 22 下定盤の吸着襟のビッチ 部が下基板4と接するように設置することにより、パネ ル面内のセルギャップ均一性を更に向上することができ

【9041】また、本真緒の影響では、図1、図2のよ うに、セルギャップを規定するためのスペーサ競子了を 上春飯3側に数布する場合について説明したが、上基板 3側ではなく、下基板4側に散布するようにしてもよ い。また、スペーザ粒子?を飲布する代わりに、上基板 3と下基板4のどちらか一方の基板に、感光性樹脂を塗

布して突起のバターンをフォトリングラフィ技術を適用 して形成したり、あるいは樹脂を印刷して突起を設けて 62.62

【9942】また、図1のように、上下基板3、4を接 着しかつ液晶を対止するためのシール樹脂 6 を下葉板 4 に形成したが、下基板4ではなく、上番板3に形成する ようにしてもよい。 しかしながら、 図2の場合、 液晶材 科8を適下する下基板4にシール制備8を形成しておい た方が好ましい。

基板を下基板4とし、TFTアレイ華板を上基板3とし たが、それとは逆に、カラーフィルタ替板を上替飯3と し、TFTアレイ基板を下益板4としてもよい。

[0044]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、益飯貼り 台わせ工程において、下側定盤に、下側定盤の吸着滞ま たは吸電孔のビッチの整数倍または整数分の1倍のビッ その喪者孔が形成された弾性体を介して基板を吸篭し、 一対の基板の位置合わせを行った後、上側定盤および下 【0037】なお、上定塁1には、上益板3を吸着する 20 側定塁を介して一対の基板を加圧しシール材料を押しつ ぶして貼り合わせることにより、上側および下側定盤の 平面加工精度が不十分であっても、一対の基板を貼り台 わせと同時に均一に加圧することができ、基接貼り合わ せ工程の役で従来必要であったシール材料を押しつぶす ための加圧工程を不要とし、製造工程の簡略化を図るこ とができ、セルギャップの均一な液晶パネルを生産する ことができる。

### 【図面の簡単な説明】

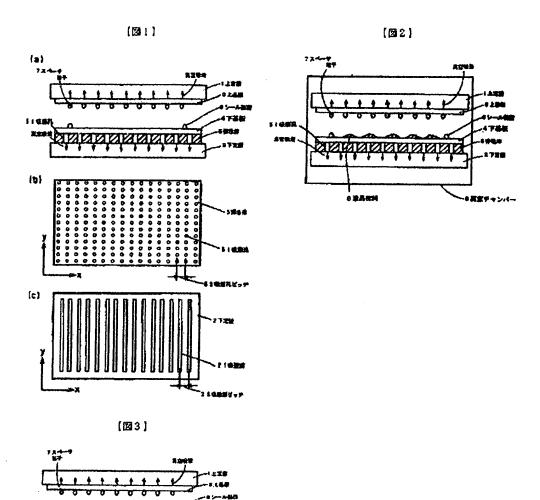
【図1】(a)は本発明の第1の液晶パネルの製造方法 れた弾性体5を設置し、弾性体5の吸着孔51のビュチ 30 における基板貼り合わせ工程を示す概略断面図. ()) は弾性体の機略平面図、(c)は下定型の機略平面図 【図2】本発明の第2の液晶パネルの製造方法における 基板貼り合わせ工程を示す機略的面図

【図3】資業の液晶パネルの製造方法における基板貼り 台わせ工程を示す概略筋面図

【符号の鎖明】

- 1 上定盤
- 2 下定盤
- 21 下定盤の吸着線
- 3 上蓋板
- 4 下基板
- 5 弾性体
- 51 弾性体の吸音孔
- 52 弾性体の吸着孔のピッチ
- 6 シール樹脂
- 7 スペーサ粒子
- 8 最品材料
- 9 真空チャンバー

物間2002-236292



フロントページの続き

(72)完明者 松川 秀樹 大阪府門真市大字門真1006香地 松下電器 産業株式会社内

F ターム(参考) 2H088 FA30 HA08 HA12 MA17 2H089 LA49 GA14 TA09 TA12 2H090 JC11 LA15